

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 1 6 日
Date of Application:

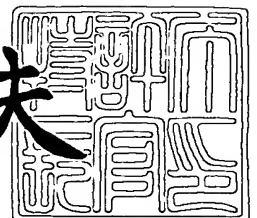
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 2 7 5 3 6 9
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 2 7 5 3 6 9]

出 願 人 東 芝 セ ラ ミ ッ ク ス 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 8 月 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 3 1 5 1

【書類名】 特許願
【整理番号】 TSA3046P
【提出日】 平成15年 7月16日
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】 B01J 35/02
B01J 21/06

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県秦野市曾屋 3 0 番地 東芝セラミックス株式会社 開発
研究所内
【氏名】 周 忠華

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県秦野市曾屋 3 0 番地 東芝セラミックス株式会社 開発
研究所内
【氏名】 徳岳 文夫

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県秦野市曾屋 3 0 番地 東芝セラミックス株式会社 開発
研究所内
【氏名】 近藤 浩之

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県秦野市曾屋 3 0 番地 東芝セラミックス株式会社 開発
研究所内
【氏名】 山口 博

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県秦野市曾屋 3 0 番地 東芝セラミックス株式会社 開発
研究所内
【氏名】 石井 辰也

【特許出願人】
【識別番号】 000221122
【氏名又は名称】 東芝セラミックス株式会社

【代理人】
【識別番号】 100101878
【弁理士】
【氏名又は名称】 木下 茂

【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2002-271576
【出願日】 平成14年 9月18日提出の特許願

【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2003- 50677
【出願日】 平成15年 2月27日提出の特許願

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 063692
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9204946

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

二酸化チタンに、C、H、N、S から選ばれた少なくとも 2 種類がドーブされていることを特徴とする二酸化チタン微粒子。

【請求項 2】

二酸化チタンに、C、H、S から選ばれた少なくとも 1 種類および N がドーブされていることを特徴とする二酸化チタン微粒子。

【請求項 3】

二酸化チタンに、C、H および N がドーブされていることを特徴とする二酸化チタン微粒子。

【請求項 4】

前記ドーブされた N の濃度は、7 0 0 w t p p m 以上 1 0 0 0 0 w t p p m 以下であることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 5】

前記ドーブされた N は、T i - N - O または T i - N - T i の結合状態で、二酸化チタンの T i と結合していることを特徴とする請求項 1 から請求項 4 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 6】

前記結合状態のうち、T i - N - T i の結合状態の方が多いことを特徴とする請求項 5 記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 7】

前記ドーブされた N は、昇温過程で N₂ として脱離され、該 N₂ 脱離ピーク温度が 7 0 0 ℃ 以上であることを特徴とする請求項 1 から請求項 6 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 8】

前記ドーブされた H は、昇温過程で H₂ として脱離され、該 H₂ 脱離ピーク温度が 7 0 0 ℃ 以上であることを特徴とする請求項 1 から請求項 7 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 9】

前記ドーブされた C は、昇温過程で C O₂ として脱離され、該 C O₂ 脱離ピーク温度が 7 0 0 ℃ 以上であることを特徴とする請求項 1 から請求項 8 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 1 0】

昇温過程で質量数 m とイオンの電荷数 e の比 m / e が 6 8 である成分が脱離され、該成分の脱離ピーク温度が 7 0 0 ℃ 以上であることを特徴とする請求項 1 から請求項 9 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 1 1】

長径 1 0 n m 以上 6 0 n m 以下の長球状の粒子であることを特徴とする請求項 1 から請求項 1 0 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 1 2】

請求項 1 から請求項 1 1 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子であって、
該二酸化チタン粒子 0. 2 g を 1 0 c m 四方に均一層とした試料を容積 1 l のガスバッグ内に入れ、当イソプロパノールガス濃度を 1 5 0 0 p p m ± 1 5 0 p p m とし、前記試料に、紫外線が遮光された蛍光灯を、波長 4 2 0 n m における強度 0. 5 m W / c m² で 1 時間照射後、生成したアセトンガス濃度が 5 0 0 p p m 以上となるものであることを特徴とする二酸化チタン微粒子。

【請求項 1 3】

可視光活性型光触媒として用いられることを特徴とする請求項 1 から請求項 1 2 までのいずれかに記載の二酸化チタン微粒子。

【請求項 1 4】

二酸化チタン原料微粒子を、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることを特徴とする二酸化チタン微粒子の製造方法。

【請求項15】

二酸化チタン原料微粒子を、N、CおよびHを含むガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることを特徴とする二酸化チタン微粒子の製造方法。

【請求項16】

二酸化チタン原料微粒子を、NH₃ガスおよびCを含むガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることを特徴とする二酸化チタン微粒子の製造方法。

【請求項17】

前記二酸化チタン原料微粒子は、平均粒径10nm以下、比表面積が300m²/g以上であることを特徴とする請求項14から請求項16までのいずれかに記載の二酸化チタン粒子の製造方法。

【請求項18】

二酸化チタンの成形体、焼結体または膜を、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることを特徴とする可視光活性型光触媒の製造方法。

【請求項19】

二酸化チタンの成形体、焼結体または膜を、N、CおよびHを含むガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることを特徴とする可視光活性型光触媒の製造方法。

【請求項20】

二酸化チタンの成形体、焼結体または膜を、NH₃ガスおよびCを含むガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることを特徴とする可視光活性型光触媒の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】二酸化チタン微粒子およびその製造方法ならびに可視光活性型光触媒の製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、二酸化チタン微粒子およびその製造方法ならびに可視光活性型光触媒に関し、より詳細には、可視光活性型光触媒、半導体や光通信の反射膜として好適に用いることができ、特に、可視光の照射に対して活性を示し、このような光触媒活性を利用して、分解、除去、消臭、抗菌、防汚、防曇等の作用を奏することにより、塗料、繊維製品、シックハウス解消剤、工業排水・排ガス等の無害化処理剤等に好適に用いることができる二酸化チタン微粒子およびその製造方法ならびに可視光活性型光触媒の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

二酸化チタン等の半導体粒子に、そのバンドギャップ以上のエネルギーを有する光を照射すると、光励起により生成した電子および正孔が、該半導体粒子表面に移動し、周囲に存在するイオン種や分子種に作用して、光触媒反応と呼ばれる様々な反応を引き起こす。

特に、二酸化チタン微粒子は、その表面に生じた正孔が、強力な酸化力を有していることから、塗料、繊維製品、シックハウスの解消、工業排水・排ガスの無害化処理剤等への応用が種々提案されており、一部は既に実用化されている。

【0003】

従来、光触媒技術分野において使用されている二酸化チタン微粒子は、アナターゼ型またはルチル型の結晶質である。

アナターゼ型またはルチル型の二酸化チタンのバンドギャップは、それぞれ 3.2 eV (波長 387.5 nm に相当) または 3.0 eV (波長 413.3 nm に相当) であるため、励起光としては、それぞれ波長 387.5 nm 以下または波長 413.3 nm 以下の短波長光、すなわち、紫外線以外の光は利用されていなかった。

【0004】

このため、前記結晶質の二酸化チタンは、光の中に紫外線がほとんど存在しない屋内等で使用される内装塗料、繊維製品、シックハウス解消剤等の用途においては、機能を果たすことは困難であり、實際上、用途範囲は制限されていた。

これに対して、最近では、太陽光および人工光を効率よく利用する目的で、可視光の照射により触媒活性を示す二酸化チタンの開発が種々検討されるようになってきた。

【0005】

例えば、特許文献 1 には、高減圧下で、水素プラズマ処理、希ガス類元素プラズマ処理を行ったり、希ガス類元素のイオン注入、または、真空下での高温加熱等の方法を用いて、アナターゼ型の二酸化チタンの結晶格子構造を酸素欠乏型とし、これにより、可視領域の光照射での触媒活性を発現させた二酸化チタンおよびその製法が開示されている。

【0006】

また、二酸化チタンに窒素ドーピングすることによる可視光応答型の二酸化チタン光触媒もある (非特許文献 1 参照)。例えば、特許文献 2 には、結晶内に窒素が存在する特定の二酸化チタン結晶が可視光の照射に対して触媒活性を示すことが開示されている。

窒素ドーピングされた二酸化チタンは、ドーピングされた窒素が、格子間の隙間に入った状態、または、格子酸素のサイトに窒素が置換された形で入っている状態の構造となっている。

このような窒素ドーピングされた二酸化チタンは、塩化チタン溶液をアンモニア水中で加水分解することにより、または、二酸化チタンをアンモニアガス中で加熱することにより合成することができる。

【0007】

上記した酸素欠乏型または窒素ドーピングされた二酸化チタンにおいては、酸素欠乏欠陥または Ti-N の結合により、二酸化チタン光触媒に可視光活性がもたらされると考えられる。

【特許文献 1】特許第 3 2 5 2 1 3 6 号公報

【特許文献 2】特開 2 0 0 1 - 1 9 0 9 5 3 号公報

【非特許文献 1】“Nikkei Mechanical 2001.10”, n o. 5 6 5, p. 3 6 - 4 5

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 8】

しかしながら、上記した酸素欠乏型または窒素ドーパされた二酸化チタンは、可視光による光触媒活性が必ずしも十分に高いとは言えず、また、光触媒活性の安定性に劣る等の課題を有していた。

【0 0 0 9】

例えば、窒素ドーパされた二酸化チタンの T i - N 結合に基づく X P S (X 線光電子分光法) 分析によるピークは、空気中での熱処理により消失するという報告もあることから、上記のような技術的課題が生じる原因としては、空気と接触している粒子表面においては、酸素欠乏欠陥または T i - N 結合が不安定であることによるものと推測される。

【0 0 1 0】

本発明は、上記技術的課題を解決するためになされたものであり、可視光照射に対して高い光触媒活性を示すとともに、その光触媒活性が、安定性、持続性に優れている二酸化チタンならびに二酸化チタンからなる可視光活性型光触媒およびその製造方法を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0 0 1 1】

本発明に係る二酸化チタン微粒子は、二酸化チタンに、C、H、N、S から選ばれた少なくとも 2 種類がドーパされていることを特徴とする。

このように構成された二酸化チタン微粒子は、従来の酸素欠乏型または窒素ドーパされた二酸化チタンによる二酸化チタンに比べて、より優れた光触媒活性を示し、しかも、その光触媒活性は、安定性、持続性に優れたものである。

【0 0 1 2】

また、本発明に係る二酸化チタン微粒子の他の態様としては、二酸化チタンに、C、H、S から選ばれた少なくとも 1 種類および N がドーパされていることを特徴とする。

このように、N を必須のドーパントとして、それ以外に、C、H、S から選ばれた少なくとも 1 種類をドーパすることにより、より優れた可視光活性を示すことができる。

上記のような二酸化チタン微粒子の中でも、特に、C、H および N がドーパされているものが好適である。

【0 0 1 3】

本発明に係る二酸化チタン微粒子においては、ドーパされた N の濃度は、7 0 0 w t p p m 以上 1 0 0 0 0 w t p p m 以下であることが好ましい。

より多くの N がドーパされ、二酸化チタンと強固に結合していることにより、優れた可視光活性を示すことができる。

【0 0 1 4】

また、前記ドーパされた N は、T i - N - O または T i - N - T i の結合状態で、二酸化チタンの T i と結合していることが好ましく、これらの結合状態のうち、T i - N - T i の結合状態の方が多くことがより好ましい。

ここで、T i - N - O は、N が T i O₂ 結晶の格子間に入っている状態であり、また、T i - N - T i は、T i O₂ 結晶中の酸素が窒素に置換され、N が T i O₂ 結晶中の酸素の位置に入っている状態であることを意味する。

このような結合状態を有していることにより、二酸化チタンの T i とドーパされた N の結合がより強力であり、安定した触媒作用を発揮することができる。

【0 0 1 5】

さらに、前記ドーパされた N は、昇温過程で N₂ として脱離され、該 N₂ 脱離ピーク温度が 7 0 0 °C 以上であることが好ましい。

このような高温域における脱離ピークの存在は、ドーパされたNが、二酸化チタンと強固な結合状態を有していることを意味するものであり、優れた可視光活性を示す一因となっていると考えられる。

【0016】

同様の理由から、前記ドーパされたHは、昇温過程で H_2 として脱離され、該 H_2 脱離ピーク温度が $700^{\circ}C$ 以上であることが好ましい。

また、前記ドーパされたCは、昇温過程で CO_2 として脱離され、該 CO_2 脱離ピーク温度が $700^{\circ}C$ 以上であることが好ましい。

さらに、昇温過程で質量数 m とイオンの電荷数 e の比 m/e が68である成分が脱離され、該成分の脱離ピーク温度が $700^{\circ}C$ 以上であることが好ましい。

【0017】

また、前記二酸化チタン微粒子は、長径 10 nm 以上 60 nm 以下の長球状の粒子であることが好ましい。

本発明においては、上記のような優れた可視光活性を示す二酸化チタン微粒子は、一次粒子が上記のような形状として好適に得ることができる。

【0018】

前記二酸化チタン微粒子は、該二酸化チタン微粒子 0.2 g を 10 cm 四方に均一層とした試料を容積 1 l のガスバッグ内に入れ、当初イソプロパノールガス濃度を $1500\text{ ppm} \pm 150\text{ ppm}$ とし、前記試料に、紫外線が遮光された蛍光灯を、波長 420 nm における強度 0.5 mW/cm^2 で1時間照射後、生成したアセトンガス濃度が 500 ppm 以上となるものであることが好ましい。

上記のようなイソプロパノール（IPA）酸化反応による光触媒活性評価法によって、本発明に係る二酸化チタン微粒子が、可視光照射に対して優れた光触媒活性を示すものであることの明確化を図ることができる。

したがって、本発明に係る二酸化チタン微粒子は、上記のようなIPA酸化活性を示すことにより、可視光照射下において、シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒド等のアルデヒド類ガス、車の排ガス NO_x 等の環境汚染物質、ダイオキシン等の環境ホルモン等の人体を害する物質を分解・除去する等の優れた機能を発揮することができる。

したがって、本発明に係る二酸化チタン微粒子は、そのまま可視光活性型光触媒として好適に用いることができる。

【0019】

また、本発明に係る二酸化チタン微粒子の製造方法は、二酸化チタン原料微粒子を、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下、 $500^{\circ}C$ 以上 $620^{\circ}C$ 以下で熱処理することにより得ることを特徴とする。

このような製造方法によれば、Nがドーパされた二酸化チタン微粒子を容易かつ均質に製造することができる。

【0020】

あるいはまた、二酸化チタン原料微粒子を、N、CおよびHを含むガス雰囲気下、または、 NH_3 ガスおよびCを含むガス雰囲気下、 $500^{\circ}C$ 以上 $620^{\circ}C$ 以下で熱処理してもよい。

上記のようなガス雰囲気下で熱処理することにより、二酸化チタンに、N、C、Hを均質にドーパさせた二酸化チタン微粒子を容易に得ることができる。

【0021】

上記製造方法においては、前記二酸化チタン原料微粒子は、平均粒径 10 nm 以下、比表面積が $300\text{ m}^2/\text{g}$ 以上であることが好ましい。

原料として、このような二酸化チタン原料微粒子を用いることにより、単位体積当たりにNを多量にドーパすることができ、かつ、得られる二酸化チタン微粒子の光触媒反応に寄与する表面積も大きくすることができる。

【0022】

また、本発明に係る可視光活性型光触媒の製造方法は、二酸化チタンの成形体、焼結体

または膜を、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることを特徴とする。

このように、微粒子（粉末）を所定の形状に加工した成形体、焼結体または膜等を、上記二酸化チタン原料微粒子の場合と同様に熱処理することにより、用途に応じて、各成形体、焼結体または膜自体を可視光活性型光触媒として使用することができる。

【0023】

あるいはまた、上記二酸化チタン原料微粒子の場合と同様に、二酸化チタンの成形体、焼結体または膜を、N、CおよびHを含むガス雰囲気下、または、NH₃ガスおよびCを含むガス雰囲気下500℃以上620℃以下で熱処理してもよい。

【発明の効果】

【0024】

上述のとおり、本発明に係る二酸化チタン微粒子は、従来の可視光活性型光触媒に比べて、可視光照射に対して高い光触媒活性を示すとともに、その光触媒活性は、安定性、持続性に優れたものである。

このため、本発明に係る二酸化チタン微粒子は、その光触媒活性を利用して、分解、除去、消臭、抗菌、防汚、防曇等の作用を奏することにより、塗料、繊維製品、シックハウス解消剤、建材、自動車等への内装材、家具、家電製品、住宅設備、食器等の防汚、消臭、除菌のため、あるいは、工業排水・排ガス等の無害化処理剤等の様々な用途に好適に用いることができる。

また、本発明に係る二酸化チタン微粒子は、安定しており、半導体としても好適に使用することができ、さらに、窒素ドーピングにより、従来の二酸化チタン粒子とは屈折率が異なるものであることから、光通信用の反射膜等としても好適に使用することができる。

また、本発明に係る製造方法によれば、上記のような二酸化チタン微粒子および可視光活性型光触媒を容易かつ均質に得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0025】

以下、本発明をより詳細に説明する。

本発明に係る二酸化チタン微粒子は、二酸化チタンに、C、H、N、Sから選ばれた少なくとも2種類がドーピングされているものである。

このような2種類以上の元素がドーピングされた二酸化チタン微粒子は、従来の酸素欠乏型または窒素ドーピングされた二酸化チタンとは異なる構成を有しており、このような従来の二酸化チタンに比べて、より優れた光触媒活性を示すものである。しかも、その光触媒活性の安定性、持続性に優れており、空気と接触した場合であっても容易に失活することはない。

なお、紫外線照射に対する光触媒活性も、従来の二酸化チタン光触媒と同程度以上の性能を示す。

【0026】

また、前記二酸化チタン微粒子においては、Nを必須のドーパントとして、それ以外に、C、H、Sから選ばれた少なくとも1種類をドーピングすることにより、より優れた可視光活性を示すことができる。

特に、C、HおよびNがドーピングされたものが好ましい。

【0027】

前記二酸化チタン微粒子における二酸化チタン成分の含有量は、80wt%以上であることが好ましく、より好ましくは、95wt%以上である。

二酸化チタン成分の含有量が80wt%未満である場合は、十分な光触媒活性が得られない。

したがって、20wt%未満の範囲であれば、二酸化チタンの可視光照射による光触媒活性を損なわない限り、他の無機化合物等を混合した複合粒子を用いることができる。

二酸化チタンに混合される無機化合物としては、例えば、シリカ、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、酸化亜鉛等を挙げることができる。

【0028】

一般に、二酸化チタンには、ルチル型（正方晶系）、アナターゼ型（正方晶系）、ブルックイト型（斜方晶系）の3種の変態があり、いずれもチタン原子に酸素原子が6配位した、ゆがんだ八面体の稜が共有された構造を有している。本発明においては、このうち、光触媒活性を発現させる観点から、ルチル型またはアナターゼ型のものを原料微粒子として用いることが好ましく、特に、アナターゼ型が好ましい。

また、二酸化チタンに、C、H、N、Sから選ばれた少なくとも2種類がドーピングされた二酸化チタン微粒子も、同様に、アナターゼ型であることが特に好ましい。

【0029】

本発明においては、この二酸化チタンを主成分とする原料微粒子に、C、H、N、Sから選ばれた少なくとも2種類の元素をドーピングすることにより、二酸化チタンを得る。前記ドーパントのうち、Nは必須ドーパントとすることが、より好ましい。

ドーパント濃度は、Nについては、50wtppm以上27000wtppm以下であることが好ましく、より好ましくは、700wtppm以上10000wtppm以下である。特に、1500wtppm以上5000wtppm以下であることが好ましい。

前記Nの濃度が50wtppm未満である場合は、可視光照射に対する十分な光触媒活性が得られず、特に、初期活性の立ち上がりが遅く、しかも、立ち上がり勾配が小さく、可視光の強度や用途等によっては、その目的を十分に達成することが困難な場合がある。

また、N以外の各ドーパント濃度は、C、Sは50～1500wtppm程度、Hは1～50wtppm程度であることが好ましい。

【0030】

上記各ドーパントのドーピング方法は、特に限定されるものではなく、通常、この種のドーピングにおいて用いられる、熱拡散法、レーザードーピング法、プラズマドーピング法、イオン注入法等の方法を採用して差し支えない。

具体的には、イオン注入装置を用いて、窒素アニオンや炭素アニオン源等からの加速イオンを二酸化チタンターゲットに打ち込む方法により行うことができる。

また、窒素および炭素ドーピングの場合には、シアン（HCN）、シアン酸もしくはイソシアン酸（HOCN）、低級アミン（RNH₂、R₂NH、R₃N）、アゾ、ジアゾ化合物等を含む溶液、または、これらとアンモニア（NH₃）とを含む溶液中で、塩化チタン（TiCl₄）等の溶液状ハロゲン化チタンを加水分解する方法を用いることもできる。あるいはまた、シアン、シアン酸またはイソシアン酸、低級アミン等またはこれらとアンモニアとを含む窒素またはアルゴン等の不活性ガス気流中で、または、各種炭化水素とアンモニアとの混合ガス気流中で、二酸化チタン原料微粒子を熱処理（アニール）する方法等によっても行うことができる。

【0031】

なお、前記ドーパントは、それぞれ別の化合物の分解によってドーピングしてもよい。このとき、各ドーパントのドーピングは、同時でも、逐次でもよく、また、ドーピング時期についても、その態様に応じて、粒子形成時または形成後のいずれであってもよい。

【0032】

二酸化チタン（TiO₂）は、化学量論的には、1個のチタン原子に結合している酸素原子数は2個である。

本発明においては、このような化学量論的な化学組成からなる二酸化チタンに、前記ドーパントをドーピングすることにより、1個のチタン原子に結合している酸素原子数が、化学量論的な数である2個よりもずれた、すなわち、非化学量論的な数を有するような構造とすることが好ましい。

二酸化チタンがこのような構造をとることにより、可視光照射に対する高い光触媒活性を発揮することができるものと考えられる。

具体的には、1個のチタン原子に対して結合している酸素原子数は、1.90以上2.00以下となることが好ましい。

【0033】

したがって、Nがドーピングされた場合、このNは、 TiO_2 結晶の格子間に入っている状態、すなわち、 $Ti-N-O$ の結合状態で、二酸化チタンのTiと結合していることが好ましい。あるいはまた、 TiO_2 結晶中の酸素が窒素に置換され、前記ドーピングされたNは、 TiO_2 結晶中の酸素の位置に入っている状態、すなわち、 $Ti-N-Ti$ の結合状態で、二酸化チタンのTiと結合していることが好ましい。

これらの結合状態のうち、 $Ti-N-Ti$ の方が多いことがより好ましい。

【0034】

図1および図2に、二酸化チタン微粒子においてドーピングされたNの結合状態の解析結果を示す。これらは、Arイオンを用いたスパッタエッチング後の微粒子についてXPS分析を行ったものであり、図1は本発明品、図2は従来品（Nドーピング型）について示したものである。

【0035】

なお、XPS分析の測定条件は、以下のとおりである。

装置 : Kratos社 AXIS-Ultra
励起X線源 : モノクロAl-K α 線 (1486.6 eV)
光電子検出角度 : 90° (試料表面から)
検出深さ : < 10 nm
帯電中和銃 : 使用 (低速電子を照射)

【0036】

図1および図2において、1番右側のピークは、 $Ti-N-Ti$ の結合状態にあるNの濃度を表している。また、中央部分のピークは、 $Ti-N-O$ の結合状態にあるNの濃度を表している。

なお、1番左側のピークは、 NH_x の形で二酸化チタン微粒子の表面に吸着されているNの濃度を表しており、Tiとの強固な結合を有しているものではない。

図1と図2との比較から明らかなように、本発明品については、二酸化チタンのOがNに置き換わった $Ti-N-Ti$ の結合状態が多く検出され、また、 $Ti-O$ の隙間に入り込んだ状態である $Ti-N-O$ の結合状態も従来品よりも多く検出されている。

本発明に係る二酸化チタン微粒子は、このような結合状態を有していることから、二酸化チタンのTiとドーピングされたNの結合は強力であり、可視光活性型光触媒として用いた場合、安定した触媒作用を発揮することができると言える。

【0037】

また、図3～図6に、本発明に係る二酸化チタン微粒子の昇温脱離法 (TPD; Temperature Programed Desorption) による各種脱離ガスのスペクトルを示す。脱離ガスは、それぞれ、図3が N_2 、図4が H_2 、図5が CO_2 、図6が $m/e = 68$ である成分について示したものである。

【0038】

なお、TPDの測定条件は、以下のとおりである。

装置 : 昇温脱離ガス分析装置 (TPD, Model
: Thermo Plus TPD type V)
試料形態 : 粉末試料をPtセル (直径6 mm、高さ2.5 mm) に充填
測定温度範囲 : 40～900℃
昇温速度 : 10℃/min.
測定モードTIC (スキャン) : $m/e = 1 \sim 100$
測定開始真空度 : $\leq 2.0 \times 10^{-6}$ Pa

【0039】

図3～図6に示したとおり、 N_2 、 H_2 、 CO_2 、 $m/e = 68$ である成分はいずれも、700℃以上において脱離ピークが認められる。

このように、700℃以上の高温域に観測される脱離ピークは、本発明に係る二酸化チタン微粒子の構造の一部を形成しているN、H、Cが放出されたことによるものと推測される。

すなわち、本発明に係る二酸化チタン微粒子においては、ドーブされたN、H、Cは、二酸化チタンと、より強固な結合状態を有している。

なお、700℃未満の低温域においても、ピークは観測されるが、これらは、二酸化チタン微粒子の表面に吸着されたNH₃、H₂O等に起因するガスが放出されたものであり、実質的な粒子構造に寄与するN、H、Cによるものではない。

【0040】

また、図6は、上記のように $m/e = 68$ である成分についてのスペクトルを示したものであるが、具体的な物質名は未だ不明である。

しかしながら、図6からも明らかなように、この物質については、脱離ピーク温度が、従来品(Nドーブ型)の可視光活性型光触媒粒子においては約370℃であるのに対して、本発明品においては700℃以上である。

したがって、本発明品においては、この $m/e = 68$ である成分が二酸化チタンと強固に結合しており、このことが、優れた可視光活性を示す要因となっていると考えられる。

【0041】

本発明に係る二酸化チタン微粒子の粒径は、十分な光触媒活性および溶媒への分散性等の観点から、1μm以下であることが好ましく、特に、一次粒子が、長径10nm以上100nm以下の長球状であることが好ましい。前記粒子の長径は30～40nm程度であることがより好ましい。

このような粒径範囲にある二酸化チタン微粒子は、塗料用途等にも、好適に用いることができる。

また、前記一次粒子は、短径と長径の比が1:2～4程度であることが好ましい。

【0042】

本発明に係る二酸化チタン微粒子は、可視光の照射下において、ホルムアルデヒド、イソプロパノール(IPA)等の酸化活性を示すものである。

特に、該に酸化チタン微粒子0.2gを10cm四方に均一層とした試料を容積1lのガスバッグ内に入れ、当初イソプロパノールガス濃度を1500ppm±150ppmとし、前記試料に、紫外線が遮光された蛍光灯を、波長420nmにおける強度0.5mW/cm²で1時間照射後、生成したアセトンガス濃度が500ppm以上となるものであることが好ましい。

IPAは酸化されると、アセトンを生成する。さらに、酸化反応が進行すると、最終的には、二酸化炭素と水を生成する。このようなIPAの酸化反応は、光触媒活性を評価するための標準的な方法の一つとして用いられている。

【0043】

一般に、二酸化チタン等の光触媒活性の評価方法としては、光触媒製品技術協議会の光触媒性能評価試験法IIb(ガスバッグB法)が用いられるが、このガスバッグB法は、紫外線照射による光触媒活性を評価するものである。

これに対して、本発明においては、可視光照射に対する光触媒活性を評価するために、上記のような独自の評価試験法を採用する。これにより、本発明に係る二酸化チタン微粒子が、可視光照射に対して優れた光触媒活性を示すものであることの明確化を図ることができる。

【0044】

以下、本発明に係る二酸化チタン微粒子の上記光触媒活性の評価試験法的具体例を説明する。

まず、二酸化チタン微粒子0.2gを水に分散させて、これを10cm×10cmの石英ガラス板に塗布し、50℃で一晩乾燥させ、これを試験試料とする。

次に、この試験試料を、容積1lのテドラーバッグに入れた後、イソプロパノール(IPA)蒸気を含んだ空気を該テドラーバッグ内に1時間循環させ、二酸化チタン微粒子のガス吸着を飽和させる。

このテドラーバッグ内のIPAガス濃度およびアセトンガス濃度をガスクロマトグラフィにより測定し、IPAガス濃度が1500ppm±150ppm、アセトンガス濃度が

0 ppmとなるように試験ガスを調製し、この状態を可視光照射前（当初）の状態とする。

そして、前記テドラーバッグを、波長410 nm以下の紫外線をカットするフィルムを装着させた蛍光灯を用いて、波長420 nmにおける光強度0.5 mW/cm²の光を1時間照射後、IPAガス濃度およびIPAの酸化により生成したアセトンガス濃度を測定する。

本発明に係る二酸化チタン微粒子は、このときのアセトンガス濃度が500 ppm以上となるものであることが好ましく、これにより、優れた可視光活性を示す光触媒であることを明示することができる。

【0045】

上記のような可視光の照射下におけるIPAの酸化反応の促進作用、すなわち、IPA酸化活性を示すことは、シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒド等のアルデヒド類ガス、車の排ガスNO_x等の環境汚染物質、ダイオキシン等の環境ホルモン等の人体を害する物質を分解・除去する能力を持つことを意味し、二酸化チタンとしての優れた機能が発揮されると言える。

したがって、本発明に係る二酸化チタン微粒子は、可視光活性型光触媒として好適に用いることができる。

【0046】

上記のような本発明に係る二酸化チタン微粒子は、二酸化チタン原料微粒子を、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより得ることができる。

このような製造方法によれば、可視光照射に対して優れた光触媒活性を示す、Nがドーブされた二酸化チタン微粒子を容易かつ均質に製造することができる。

【0047】

このとき、二酸化チタン原料微粒子の一次粒子は、平均粒径が10 nm以下の微粒子であることが好ましい。また、この一次粒子の比表面積は、300 m²/g以上であることが好ましい。

このような比表面積が大きい二酸化チタン原料微粒子を原料とすることにより、単位体積当りにNを多量にドーブすることができ、しかも、得られる二酸化チタン微粒子の光触媒反応に寄与する表面積も大きくすることができる。

【0048】

また、本発明に係る可視光活性型光触媒の製造方法は、二酸化チタンの成形体、焼結体または膜を、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理するものである。

このように、微粒子（粉末）を所定の形状に成形して得られた成形体や、さらに成形体を焼結させた焼結体、または、CVD等により形成した膜等を、上記二酸化チタン原料微粒子の場合と同様に熱処理することにより、種々の用途に応じて、前記成形体、焼結体または膜自体を光触媒として使用することができる。

例えば、置物、蛍光灯のかさ、タイル、パイプ、パネル等の建築・内装材等の形状に予め成形しておくことにより、屋内の有害物質の浄化やエアコンの脱臭等に容易に利用することが可能となる。

【0049】

上記のような各種形状の成形体、焼結体または膜は、多孔体であることがより好ましい。多孔体であれば、光触媒の比表面積が大きくなり、より内部にまで光が侵入しやすくなるため好ましい。

上記のような多孔体として形成する方法は、種々の方法があり、通常用いられている方法を用いて差し支えないが、例えば、特開平7-187852号公報に記載されているような攪拌起泡により製造することが好ましい。このような攪拌起泡による製造方法は、気孔を制御しやすく、また、比較的製造が容易であるため、より好適な製造方法である。

【0050】

上記のような二酸化チタン微粒子または可視光活性型光触媒の製造方法における熱処理温度は、500℃以上620℃以下であることが好ましい。

500℃未満または620℃を超える温度で熱処理を行った場合は、光触媒の十分な可視光活性が得られない。

上記熱処理温度は、より好ましくは、530℃以上590℃以下である。

【0051】

また、上記熱処理は、二酸化チタンにNをドーピングさせるために、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下で行われることが好ましい。

前記N含有ガスとしては、 N_2 、 NH_3 、 NO 、 NO_2 等を用いることができる。

また、還元性ガス雰囲気とするために、上記N含有ガスと H_2 等との混合ガスを用いてもよい。

【0052】

また、二酸化チタンにC、Hもドーピングさせるために、N、CおよびHを含むガス雰囲気下、または、 NH_3 ガスおよびCを含むガス雰囲気下で、熱処理を行ってよい。

前記Cを含むガスとしては、Hを含むメタン、エタン、プロパン、ブタン等の炭化水素ガスの他、一酸化炭素、二酸化炭素、炭化ケイ素ガス等が挙げられるが、特に、炭化ケイ素ガスが好適に用いられる。

上記のようなガス雰囲気は、1種類のガスを用いてもよく、また、複数種類のガスを混合して形成してもよい。また、不活性ガスを混合しても差し支えない。

【0053】

例えば、 NH_3 ガスおよび炭化水素ガスの混合ガスを用いる場合には、炭化水素ガスは、 NH_3 ガスよりも少ないことが好ましく、 NH_3 ガスに対して2～70%であることが好ましい。より好ましくは、5～50%である。

【実施例】

【0054】

以下、本発明を実施例に基づきさらに具体的に説明するが、本発明は下記の実施例により制限されるものではない。

【実施例1】

窒素3000wtppmおよび炭素150wtppmをドーピングしたアナターゼ型二酸化チタン微粒子（短径約10nm、長径約30nmの長球状の一次粒子）を合成した。

この二酸化チタン微粒子について、可視光に対する光触媒活性を評価した。

【0055】

この可視光活性評価試験は、下記の方法により行った。

まず、上記により合成した二酸化チタン微粒子0.2gを水に分散させて、これを10cm×10cmの石英ガラス板に塗布し、50℃で一晩乾燥させ、これを試験試料とした。

次に、この試験試料を、容積1lのテドラーバッグに入れた後、イソプロパノール（IPA）蒸気を含んだ空気をテドラーバッグ内に1時間循環させ、二酸化チタン微粒子のガス吸着を飽和させて、試験ガスを調製した。

この試験ガスのIPAおよびアセトンのガス濃度をガスクロマトグラフィ（Shimadzu GC-8A、カラム：島津パックドカラムSBS-100）により測定したところ、IPAは1600ppm、アセトンは未検出（ND）であった。この状態を可視光照射前（当初）の状態とした。

そして、前記テドラーバッグを、波長410nm以下の紫外線を遮光するフィルム（富士写真フィルム株式会社製 UV Guard UGP20WL10）を装着させた蛍光灯（Toshiba FLR20S, W/M）を用いて、波長420nmにおける光強度0.5mW/cm²の光を1時間照射後、IPAガス濃度およびIPAの酸化により生成したアセトンガス濃度を測定した。

この結果を表1に示す。

なお、この二酸化チタン微粒子は、図1、図3～6に示したような本発明品としての特

性を示すものであった。

【0056】

[比較例 1]

市販の酸素欠乏型二酸化チタン微粒子（A 社製）について、上記実施例と同様にして、可視光に対する光触媒活性を評価した。

この結果を表 1 に示す。

【0057】

[比較例 2]

従来の N ドープ型二酸化チタン微粒子（B 社製）について、上記実施例と同様にして、可視光に対する光触媒活性を評価した。

この結果を表 1 に示す。

【表 1】

照射時間		当初	1hr
実施例	IPA (ppm)	1600	1180
	アセトン (ppm)	ND	800
比較例 1	IPA (ppm)	1600	1380
	アセトン (ppm)	ND	250
比較例 2	IPA (ppm)	1600	1250
	アセトン (ppm)	ND	430

【0058】

表 1 に示した評価結果から、窒素および炭素の 2 種類をドープした二酸化チタン微粒子（実施例 1）は、可視光の照射によって、IPA の酸化反応により生成したアセトンガスが検出され、可視光に対する光触媒活性を示すことが認められた。

また、この本発明に係る二酸化チタン微粒子は、可視光照射 1 時間後に検出された生成アセトンガスの量から、酸素欠乏欠陥型の市販品（比較例 1）の 3 倍以上、また、N ドープ型の従来品（比較例 2）の約 2 倍もの優れた光触媒活性を示すことが認められた。

なお、光を照射しない暗条件においては、変化は観察されなかった。

【0059】

[実施例 2]

平均粒径 6 nm のほぼ球状の二酸化チタン原料微粒子 50 g を耐火性トレーに載置し、NH₃ ガスおよびプロパンガスの混合ガス雰囲気下、570℃で 2 時間熱処理して、二酸化チタン微粒子を作製した。

このとき、プロパンガスの NH₃ ガスに対する濃度を変化させて、プロパンガスの各濃度における光触媒活性を評価した。これらの結果を、図 7 にグラフとして示す。

なお、上記光触媒活性の評価は、実施例 1 と同様の可視光活性評価試験により行った。

【0060】

図 7 のグラフに示したように、プロパンガスが NH₃ ガスに対して、0 % の場合は、可視光照射に対する光触媒活性はやや劣り、2 % 以上においては、十分な効果が認められた。さらに、5 % 以上の場合には、ほぼ一定して、優れた光触媒活性が認められた。

なお、得られた二酸化チタン微粒子は、いずれも、長径が約 40 nm の長球状に成長しており、黄色みを帯びた粒子であった。

【0061】

[実施例 3]

平均粒径 6 nm のほぼ球状の二酸化チタン原料微粒子 50 g を耐火性トレーに載置し、NH₃ ガスおよびプロパンガス (NH₃ ガスに対して 5 %) の混合ガス雰囲気下、500 ~ 630 °C の範囲における各温度で 2 時間熱処理して、二酸化チタン微粒子を作製した。

そして、各熱処理温度における光触媒活性を評価した。これらの結果を、図 8 にグラフとして示す。

なお、上記光触媒活性の評価は、実施例 1 と同様の可視光活性評価試験により行った。

【0062】

図 8 のグラフに示したように、熱処理温度が 500 °C 以上 620 °C 以下の場合、優れた可視光照射に対する光触媒活性が認められ、特に、530 °C 以上 590 °C 以下の場合に、その効果の向上が顕著であった。

なお、540 °C で熱処理して得られた二酸化チタン微粒子について分析したところ、N が 3500 wt ppm、C が 160 wt ppm 含まれていた。

【0063】

また、得られた二酸化チタン微粒子は、いずれも、長径が約 30 ~ 40 nm の長球状に成長しており、黄色みを帯びた粒子であった。

図 9 ~ 11 に、500 °C、570 °C、620 °C の各温度で熱処理して得られた二酸化チタン微粒子の FE - SEM 写真を示す。

【0064】

[実施例 4]

平均粒径 6 μm のほぼ球状の二酸化チタン原料微粒子 50 g を造粒し、数 μm とした。この粒子のスラリーを形成し、攪拌起泡させた後、架橋重合させて、板状の多孔体からなる成形体を作製した。

前記成形体を、NH₃ ガスと H₂ ガス (NH₃ ガスに対して 3 %) と CO₂ ガス (NH₃ ガスに対して 3 %) の混合ガス雰囲気下、590 °C で 8 時間熱処理し、気孔率 70 % で全体に連通性 (通気性) を有する多孔体からなる光触媒の板状体を得られた。

得られた光触媒の板状体について、実施例 1 と同様の可視光活性評価試験により、光触媒活性を評価した。

その結果、可視光照射に対する優れた光触媒活性が認められ、特に、表面からの深さ 1 mm までの部分において、その効果が顕著であった。

なお、得られた光触媒の板状体について分析したところ、N が 3000 wt ppm、C が 10 wt ppm 含まれていた。

【図面の簡単な説明】

【0065】

【図 1】本発明に係る二酸化チタン微粒子について、ドーブされた N の結合状態についての XPS 分析結果を示したものである。

【図 2】従来品の二酸化チタン微粒子について、ドーブされた N の結合状態についての XPS 分析結果を示したものである。

【図 3】本発明に係る二酸化チタン微粒子の昇温脱離法 (TPD) による N₂ のスペクトルを示したものである。

【図 4】本発明に係る二酸化チタン微粒子の昇温脱離法 (TPD) による H₂ のスペクトルを示したものである。

【図 5】本発明に係る二酸化チタン微粒子の昇温脱離法 (TPD) による CO₂ のスペクトルを示したものである。

【図 6】本発明に係る二酸化チタン微粒子の昇温脱離法 (TPD) による質量数 m とイオンの電荷数 e の比 m/e = 68 である成分のスペクトルを示したものである。

【図 7】実施例 2 におけるプロパンガスの NH₃ ガスに対する濃度と光触媒活性との

関係を示したグラフである。

【図 8】 実施例 3 における熱処理温度と光触媒活性との関係を示したグラフである。

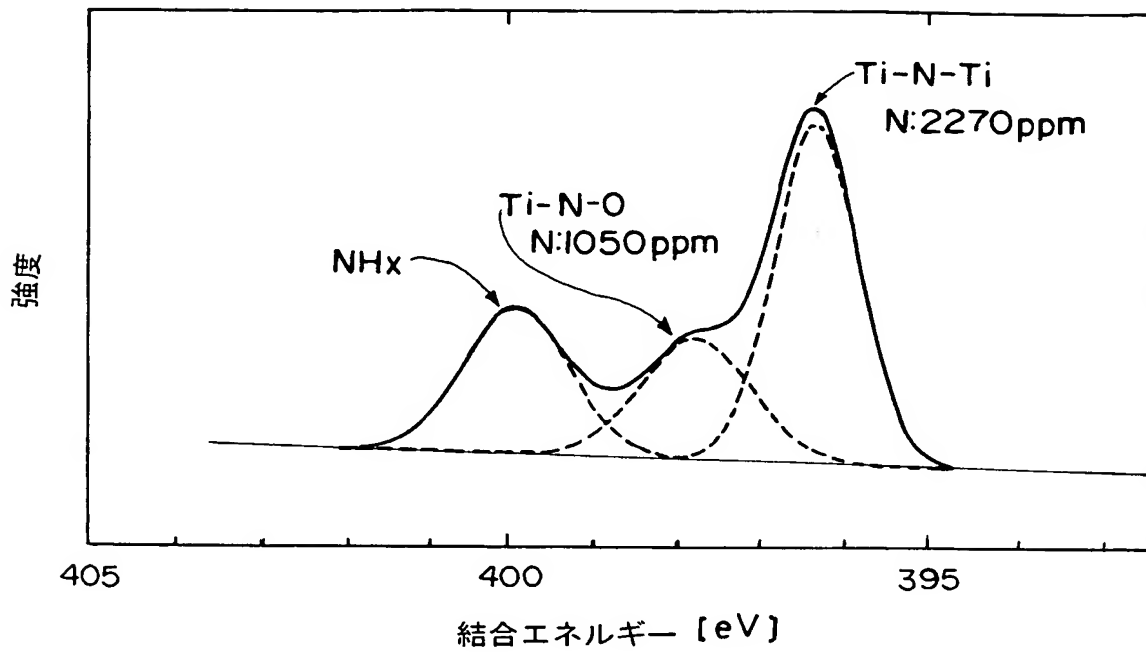
【図 9】 5 0 0 ℃で熱処理して得られた二酸化チタン微粒子の F E - S E M 写真である。

【図 1 0】 5 7 0 ℃で熱処理して得られた二酸化チタン微粒子の F E - S E M 写真である。

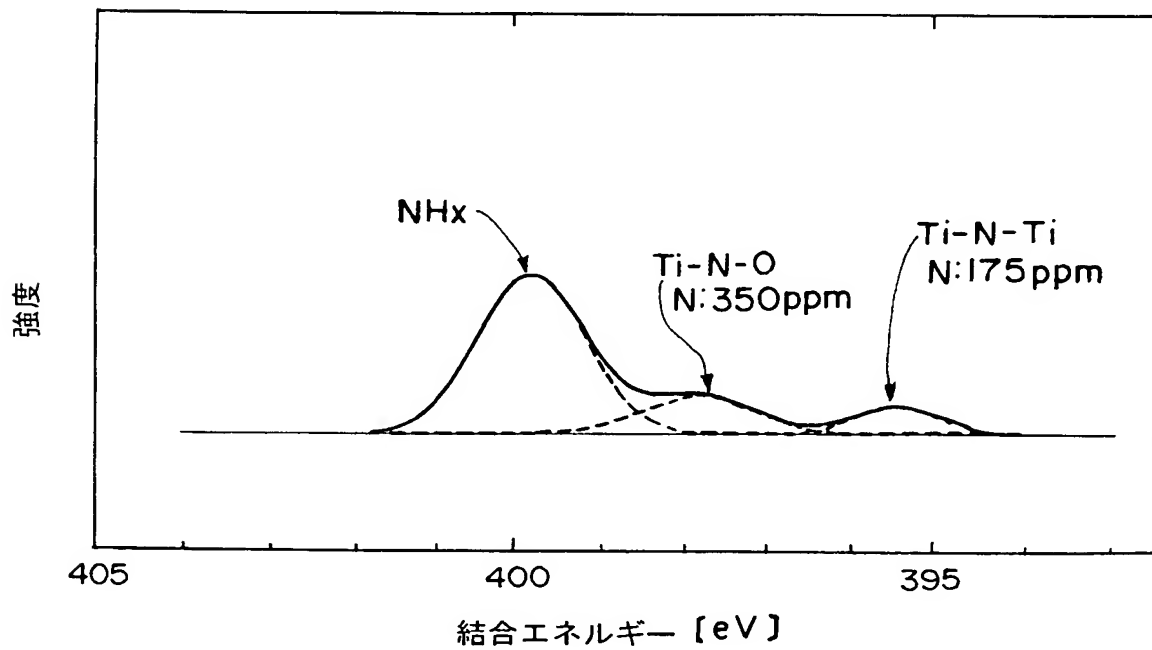
【図 1 1】 6 2 0 ℃で熱処理して得られた二酸化チタン微粒子の F E - S E M 写真である。

【書類名】 図面

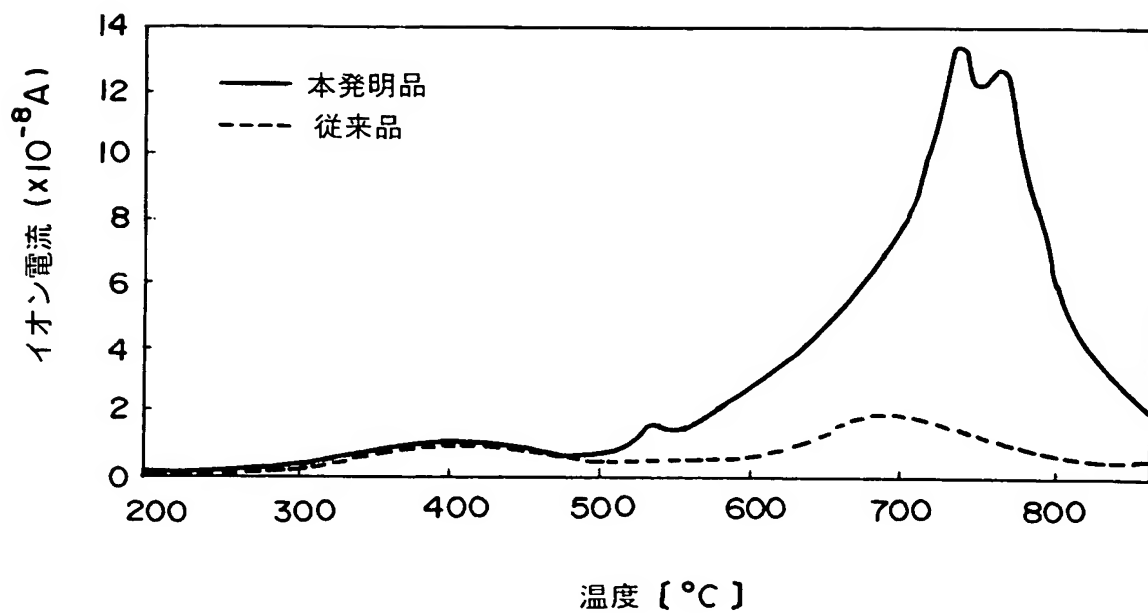
【図 1】



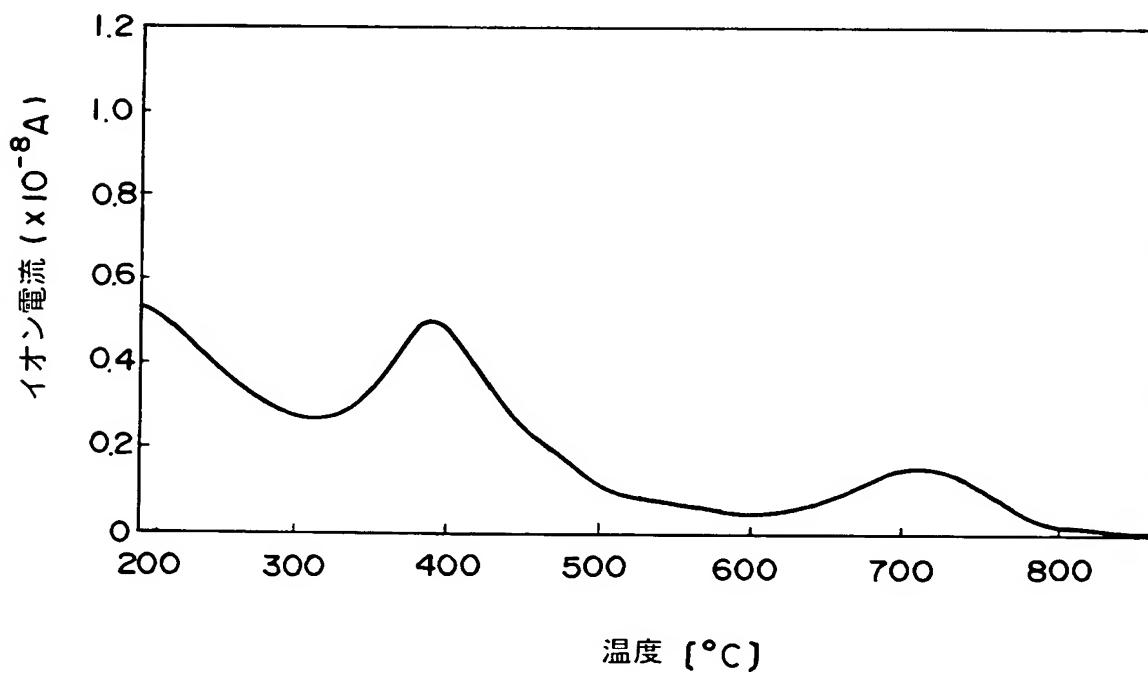
【図 2】



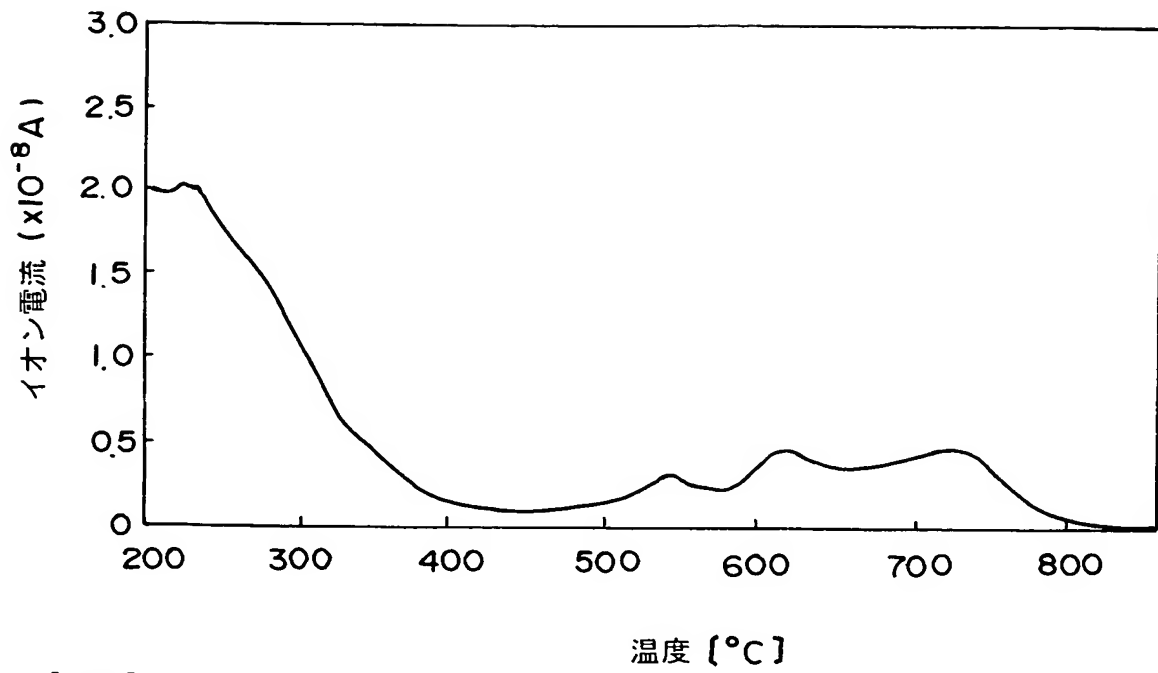
【図 3】



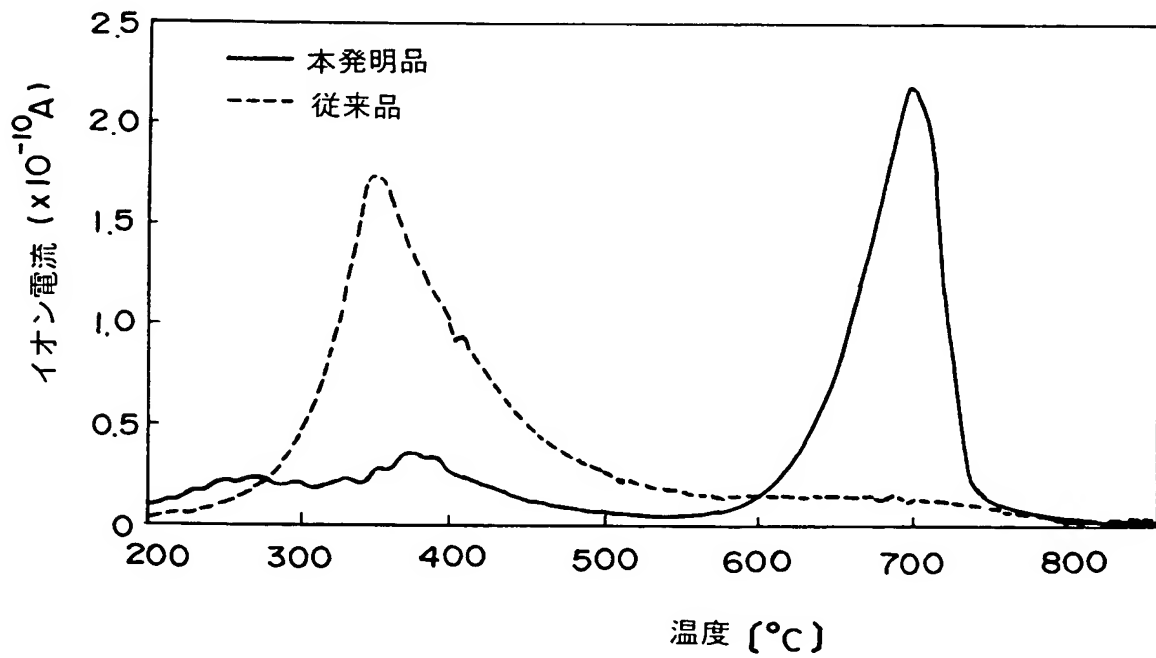
【図 4】



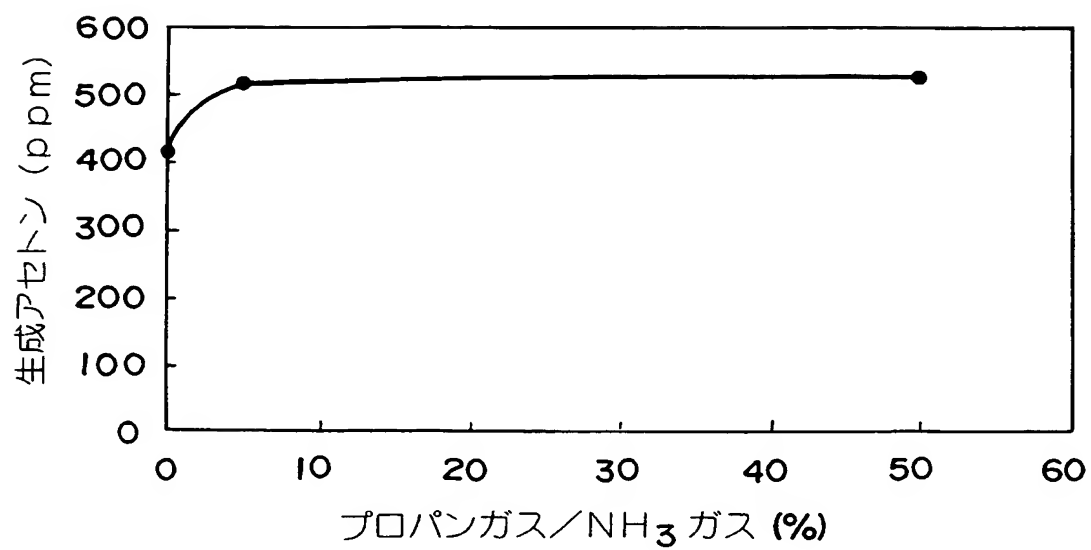
【図 5】



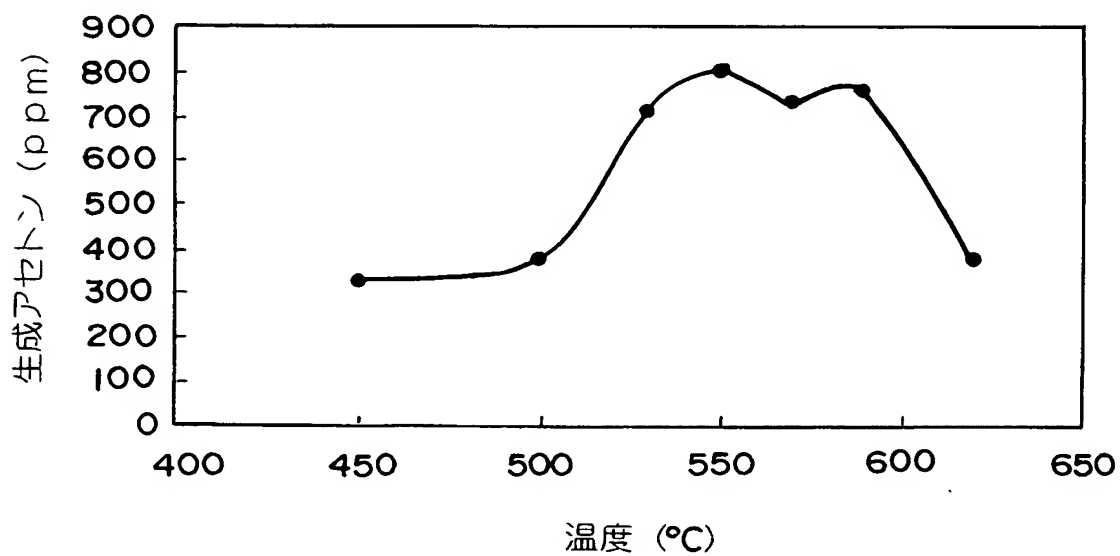
【図 6】



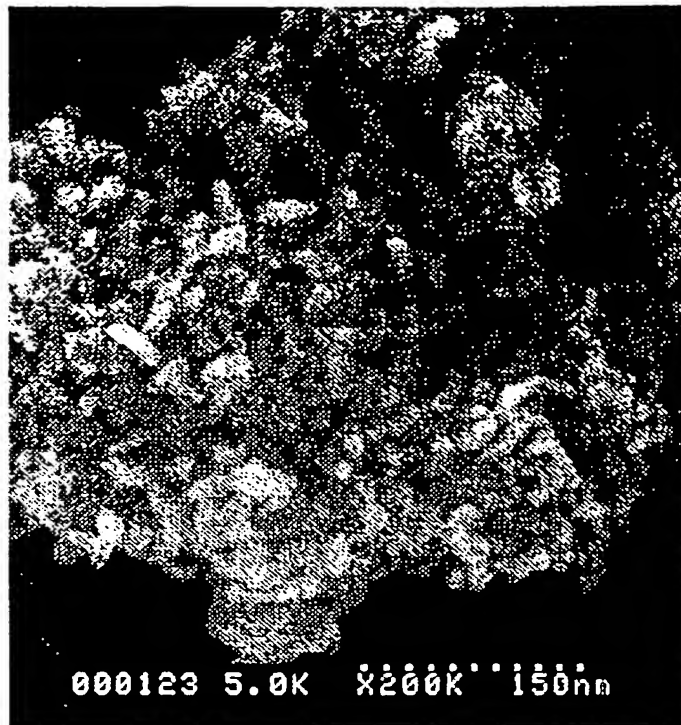
【図 7】



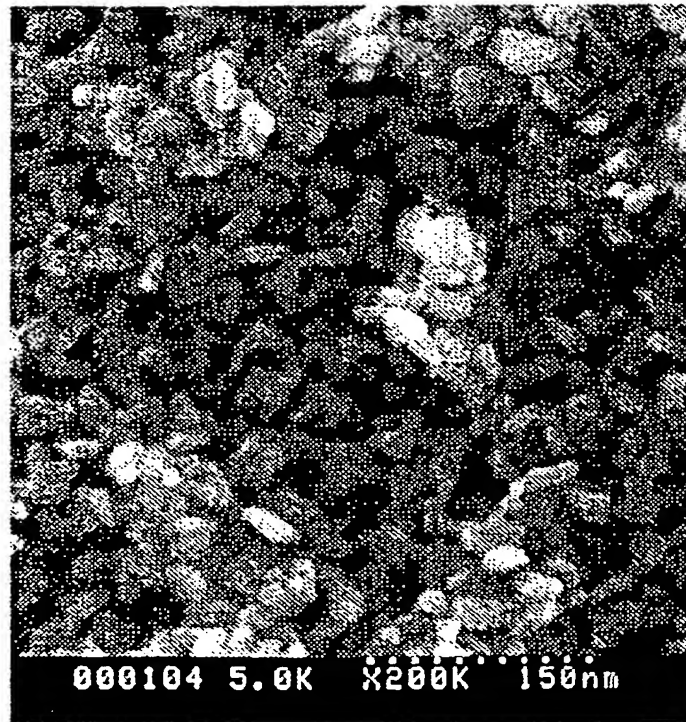
【図 8】



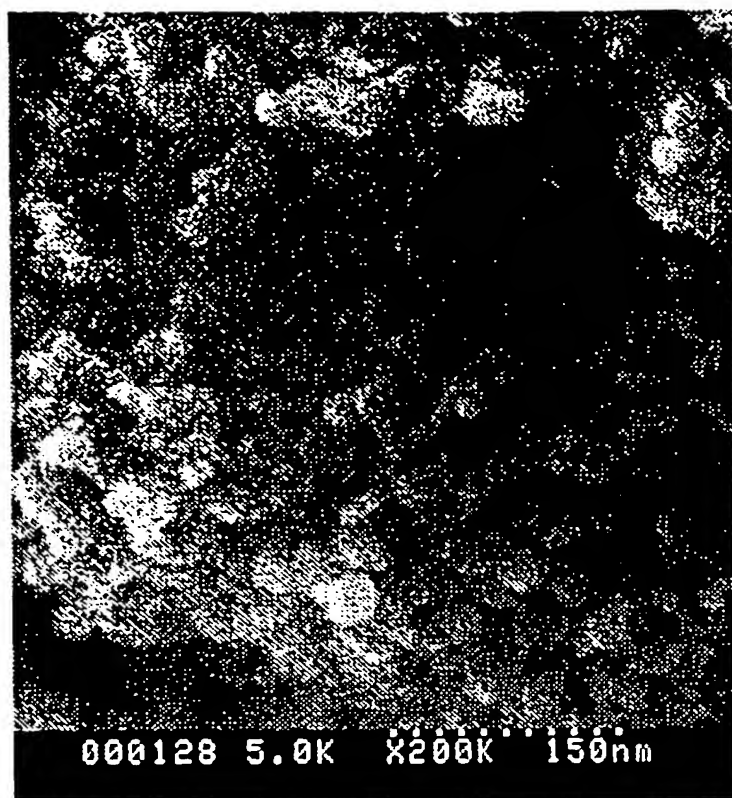
【図 9】



【図 10】



【図 11】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 可視光照射に対して従来品よりも高い光触媒活性を示すとともに、その光触媒活性が、安定性、持続性に優れている二酸化チタン微粒子およびその製造方法ならびに可視光活性型光触媒の製造方法を提供する。

【解決手段】 二酸化チタン原料微粒子を、N含有ガスを含む還元性ガス雰囲気下、500℃以上620℃以下で熱処理することにより、二酸化チタンに、C、H、Sから選ばれた少なくとも1種類およびNがドーピングされている二酸化チタン微粒子であって、該二酸化チタン微粒子0.2gを10cm四方に均一層とした試料を容積1lのガスバッグ内に入れ、当初イソプロパノールガス濃度を1500ppm±150ppmとし、前記試料に、紫外線が遮光された蛍光灯光を、波長420nmにおける強度0.5mW/cm²で1時間照射後、生成したアセトンガス濃度が500ppm以上となるものを得る。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 2 7 5 3 6 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 2 1 1 2 2]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 1 丁目 2 6 番 2 号

氏 名

東芝セラミックス株式会社

2. 変更年月日

1 9 9 9 年 9 月 8 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都新宿区西新宿七丁目 5 番 2 5 号

氏 名

東芝セラミックス株式会社